

用氟化钠、氟化镁吸附剂净化UF₆

@居克飞\$中国原子能科学研究院!北京 @章泽甫\$中国原子能科学研究院!北京 @张力争\$中国原子能科学研究院!北京 @许自炎\$中国原子能科学研究院!北京 @赵沪根\$中国原子能科学研究院!北京 @张先业\$中国原子能科学研究院!北京 @郭景儒\$中国原子能科学研究院!北京

收稿日期 1984-4-5 修回日期 网络版发布日期:

摘要 <正> 氟化挥发法处理辐照反应堆元件时,UF₆的净化可用固体氟化物的吸附和解吸方法。常用的吸附剂是NaF和MgF₂。

关键词 [NaF](#) [MgF₂](#) [UF₆吸附-解吸净化](#)

分类号

扩展功能

本文信息

- ▶ [Supporting info](#)
- ▶ [\[PDF全文\]\(131KB\)](#)
- ▶ [\[HTML全文\]\(0KB\)](#)
- ▶ [参考文献](#)

服务与反馈

- ▶ [把本文推荐给朋友](#)
- ▶ [文章反馈](#)
- ▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

- ▶ [本刊中 包含“NaF”的 相关文章](#)
- ▶ [本文作者相关文章](#)

Abstract

Key words

DOI

通讯作者